HARDENABLE COMPOSITION

Publication number: JP2000095826 (A)

Publication date:

2000-04-04

Inventor(s):

NAKAGAWA YOSHIKI; KITANO KENICHI; FUJITA MASAYUKI

Applicant(s):

KANEGAFUCHI CHEMICAL IND

Classification: - international:

C08F4/10; C08F4/26; C08F4/40; C08F8/00; C08F8/14; C08F8/30; C08F12/00;

C08F20/10; C08F290/04; C08F4/00; C08F8/00; C08F12/00; C08F20/00;

C08F290/00; (IPC1-7): C08F4/10; C08F4/26; C08F4/40; C08F290/04; C08F8/00;

C08F8/14; C08F8/30; C08F12/00; C08F20/10

- European:

Application number: JP19990163608 19990610

Priority number(s): JP19990163608 19990610; JP19980207324 19980723

Abstract of JP 2000095826 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a hardenable composition capable of providing a hardened product capable of manifesting high weather resistance, rubbery elasticity or the like, and having a rapidly hardenable properties by using a vinyl-based polymer having a (meth)acryloyl-based group at the terminus. SOLUTION: This hardenable composition contains a vinyl-based polymer having a group of the formula: OC(O)C(R)=CH2 (R is H or a 1-20C organic group) at the terminus. The polymer is preferably a poly(butyl acrylate)-based polymer, and preferably has 3,000-40,000 number average molecular weight and <=1.3 ratio of the weight average molecular weight to the number average molecular weight. The polymer is preferably obtained by a living radical polymerization, especially an atom-transfer radical polymerization. The catalyst in the polymerization is preferably the one obtained by using a copper complex. Preferably, the objective composition further contains a thermal polymerization initiator comprising a thermal free radical initiator or a thermal anion initiator.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-95826 (P2000-95826A)

(43)公開日 平成12年4月4日(2000.4.4)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI C08F 290/04				テーマコード(参考)		
C08F 290/04								
8/00					8/00			
8/14	8/14							
8/30					8/30			
12/00		12/00						
	*	查請求	未請求	請求項	の数25	OL	(全 19 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平11-163608		(71)	出顧人	000000	941		
					鐘淵化	学工業	株式会社	
(22)出顧日	平成11年6月10日(1999.6.10)				大阪府	大阪市	北区中之島3	丁目2番4号
			(72)	発明者	中川	佳樹		
(31)優先権主張番号	特願平10-207324				兵庫県	神戸市	兵庫区吉田町	1-2-80 鐘
(32)優先日	平成10年7月23日(1998.7.23)				溫化学	工業株	式会社総合研	究所神戸研究所
(33)優先権主張国	日本(JP)				内			
			(72)	発明者	北野	健一		
					兵庫県	神戸市:	兵庫区吉田町	1-2-80 鐘
					淵化学	工業株	式会社総合研	究所神戸研究所
					内			
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 硬化性組成物

(57)【要約】

【課題】耐候性のあるビニル系重合体の主鎖を持ち、末端に重合性の官能基を持つ重合体を含有する熱硬化性組成物を提供すること。

【解決手段】末端に(メタ)アクリロイル系官能基を有するビニル系重合体を含有する熱硬化性組成物。との重合体はリビングラジカル重合等により製造された重合体の末端官能基の変換等により製造される。との重合体に熱ラジカル開始剤などの熱重合開始剤を添加すると熱硬化性組成物になる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式1

 $-OC(O)C(R) = CH_{2}(1)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 表す。) で表される基を、1分子あたり少なくとも1 個、分子末端に有することを特徴とするビニル系重合体 (I)を含有する熱硬化性組成物。

【請求項2】Rが水素、または、炭素数1~20の炭化 水素基であることを特徴とする請求項1に記載の熱硬化 性組成物。

【請求項3】Rが水素、または、メチル基であることを 特徴とする請求項1または2に記載の熱硬化性組成物。

【請求項4】重合体(I)が(メタ)アクリル系重合体 であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載 の熱硬化性組成物。

【請求項5】重合体(I)がアクリル酸エステル系重合 体であることを特徴とする請求項4に記載の熱硬化性組 成物。

【請求項6】重合体(Ⅰ)がスチレン系重合体である請 求項1~3のいずれかに記載の熱硬化性組成物。

【請求項7】重合体(Ⅰ)がリビングラジカル重合によ り製造されたビニル系重合体からなることを特徴とする 請求項1~6のいずれかに記載の熱硬化性組成物。

【請求項8】リビングラジカル重合が原子移動ラジカル 重合であることを特徴とする請求項7に記載の熱硬化性 組成物。

【請求項9】原子移動ラジカル重合の触媒である遷移金 属錯体が銅、ニッケル、ルテニウム、または鉄の錯体よ り選ばれることを特徴とする請求項8に記載の熱硬化性 組成物。

【請求項10】遷移金属錯体が銅の錯体であることを特 徴とする請求項9に記載の熱硬化性組成物。

【請求項11】重合体(Ⅰ)が連鎖移動剤を用いたビニ ル系モノマーの重合により製造されたビニル系重合体か らなることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載 の熱硬化性組成物。

【請求項12】重合体(1)が、一般式2

 $-CR^{1}R^{2}X$ (2)

(式中、R¹、R¹は、ビニル系モノマーのエチレン性不 飽和基に結合した基。Xは、塩素、臭素、又は、ヨウ素 40 を表す。) で表される末端構造を有するビニル系重合体 と、一般式3

 $M^{+-}OC(O)C(R) = CH_2(3)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 表す。M⁺はアルカリ金属イオン、または4級アンモニ ウムイオンを表す。)で示される化合物との反応を行っ て製造されたビニル系重合体であることを特徴とする請 求項1~11のいずれかに記載の熱硬化性組成物。

【請求項13】重合体(I)が、末端に水酸基を有する ビニル系重合体と、一般式4

 $XC(0)C(R) = CH_{2}(4)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 表す。Xは塩素、臭素、または水酸基を表す。)で示さ れる化合物との反応を行って製造されたビニル系重合体 であることを特徴とする請求項1~11のいずれかに記 載の熱硬化性組成物。

【請求項14】重合体(Ⅰ)が、末端に水酸基を有する ビニル系重合体に、ジイソシアネート化合物を反応さ せ、残存イソシアネート基と一般式5

10 $HO-R'-OC(O)C(R)=CH_2(5)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 表す。R'は炭素数2~20の2価の有機基を表す。) で示される化合物との反応を行って製造されたビニル系 重合体であることを特徴とする請求項1~11のいずれ かに記載の熱硬化性組成物。

【請求項15】一般式3から5において、Rが水素、ま たは、炭素数1~20の炭化水素基であることを特徴と する請求項12~14のいずれかに記載の熱硬化性組成

【請求項16】一般式3から5において、Rが水素、ま 20 たは、メチル基であることを特徴とする請求項15に記 載の熱硬化性組成物。

【請求項17】重合体(1)の数平均分子量が3000 以上であるととを特徴とする請求項1~16のいずれか に記載の熱硬化性組成物。

【請求項18】重合体(1)のゲルパーミエーションク ロマトグラフィーで測定した重量平均分子量(Mw)と 数平均分子量 (Mn) の比 (Mw/Mn) の値が1.8 未満である請求項1~17のいずれかに記載の熱硬化性 30 組成物。

【請求項19】ラジカル重合性の基を持つ、モノマー及 び/又はオリゴマーを含有することを特徴とする請求項 1~18のいずれかに記載の熱硬化性組成物。

【請求項20】アニオン重合性の基を持つ、モノマー及 び/又はオリゴマーを含有することを特徴とする請求項 1~18のいずれかに記載の熱硬化性組成物。

【請求項21】(メタ)アクリロイル系基を有する、モ ノマー及び/又はオリゴマーを含有することを特徴とす る請求項19または20に記載の熱硬化性組成物。

【請求項22】 (メタ) アクリロイル系基を有し、さら に数平均分子量が2000以下である、モノマー及び/ 又はオリゴマーを含有することを特徴とする請求項21 記載の熱硬化性組成物。

【請求項23】熱重合開始剤を含有することを特徴とす る請求項1~22のいずれかに記載の熱硬化性組成物。

【請求項24】熱重合開始剤が熱ラジカル開始剤である 請求項23記載の硬化性組成物。

【請求項25】熱重合開始剤が熱アニオン開始剤である 請求項23記載の硬化性組成物。

50 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、末端に(メタ)ア クリロイル系基を有するビニル系重合体を用いた熱硬化 性組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】分子鎖の末端にアルケニル基を有する重 合体は、そのもの単独、又は、ヒドロシリル基含有化合 物等の硬化剤を用いることにより架橋し、耐熱性、耐久 性の優れた硬化物を与えることが知られている。そのよ うな重合体の主鎖骨格としては、ポリエチレンオキシド 10 化合物はほとんど合成されていない。 やポリプロピレンオキシド、ポリテトラメチレンオキシ ド等のポリエーテル系重合体;ポリプタジエン、ポリイ ソプレン、ポリクロロプレン、ポリイソブチレンあるい はそれらの水素添加物等の炭化水素系重合体;ポリエチ レンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポ リカプロラクトン等のポリエステル系重合体;ポリジメ チルシロキサン等のポリシロキサン系重合体等が例示さ れ、主鎖骨格の特性に応じて様々な用途に用いられてい

【0003】ビニル系重合体は、高い耐候性や耐熱性、 耐油性、透明性等、上記の各種重合体では得られない特 性を有しており、アルケニル基を側鎖に有するものは高 耐候性塗料としての利用が提案されている(例えば、特 開平3-277645号公報、特開平7-70399号 公報)。

【0004】一方、アルケニル基を末端に有するビニル 系重合体は製造が困難であり、ほとんど実用化されてい ない。

【0005】特開平1-247403号公報には、アル ケニル基を有するジチオカーバメート、又は、ジアリル 30 ジスルフィドを連鎖移動剤として用いることによる、両 末端にアルケニル基を有するアクリル系重合体の製造方 法が開示されている。

【0006】また、特開平6-211922号公報に は、水酸基含有ポリスルフィド、又は、アルコール系化 合物を連鎖移動剤として末端に水酸基を有するアクリル 系重合体を製造し、更に、水酸基の反応性を利用すると とによる、末端にアルケニル基を有するアクリル系重合 体の製造方法が開示されている。

【0007】一方、硬化性ゴム弾性組成物は接着剤、シ 40 ール材、緩衝材等として広く利用されている。これらを 硬化手段から分類すると、密封下では安定であるが大気 中においては湿分の作用で室温で硬化してゴム弾性体と なるいわゆる湿気硬化性組成物と、ヒドリシリル化反応 などを利用して加熱により架橋反応がおこるものに大別

【0008】しかし、上述した方法においては、重合体 の末端にアルケニル基を確実に導入することは難しい。 また、これらの方法では通常のラジカル重合が用いられ

子量と数平均分子量の比)は通常、2以上と広く、従っ て、粘度が高いという問題があった。粘度が高いと、例 えば、シーリング材や接着剤として利用する際に、施工 時のハンドリングが困難になったり、補強のための充填 材を多量に配合できないといった問題が生じる。

【0009】さらに、ラジカル重合活性のある(メタ) アクリロイル基を、ラジカル重合により重合されるビニ ル系重合体に導入することは容易ではなかった。特にオ リゴマーの末端に (メタ) アクリロイル基が導入された

【0010】一方、UVや電子線を含む活性エネルギー 線硬化性組成物や熱硬化性組成物においては、多くの場 合、(メタ)アクリロイル基を持つ低分子量の化合物が 用いられる。この場合、硬化中及び硬化後において、低 **沸点の未反応化合物が揮発することによる臭気が大きな** 問題となっている。これを回避するために(メタ)アク リロイル基を持つオリゴマーが用いられる。しかし、と のようなオリゴマーは、主に合成上の問題から、エポキ シアクリレート系、ウレタンアクリレート系、ポリエス 20 テルアクリレート系などに限定され、しかも、分子量の 大きなオリゴマーはあまりない。その結果として、それ らの硬化物は比較的固い硬化物になりがちであり、良好 なゴム弾性を持つものは得られない。

【0011】環境問題はコーティング形成技術に変化を もたらしている。特に、このようなコーティングから大 気中に放出される揮発性有機化合物(VOC)の量は問 題である。水ベースのコーティングでは、ラテックス粒 子の凝集およびフィルム形成を促進するために、揮発性 溶剤が使用される。これは通常、室温以上のガラス転移 温度(Tg)を有する分散されているポリマーまたはコ ボリマーを調製し、次いでこれを揮発性溶剤により可塑 化して、そのTgを効果的に低下させ、室温でフィルム を形成させることによって行われる。フィルム形成後 に、溶剤を蒸発させると、その実際のTg以下でフィル ム化されたポリマーが残される。この場合には、フィル ム形成の達成に外部からの加熱は不必要である。この方 法は良好に機能するが、コーティング中のVOC量を低 下させることは全世界的な課題であり、この方法も好ま しいものではなくなりつつある。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記に鑑 み、分子末端に(メタ)アクリロイル系基を高い比率で 有するビニル系重合体を用いた熱硬化性組成物を提供す ることを目的とするものである。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、一般式1 $-OC(O)C(R) = CH_{2}(1)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 表す。) で表される (メタ) アクリロイル系基を、1分 ているため、得られる重合体の分子量分布(重量平均分 50 子あたり少なくとも1個、分子末端に有するビニル系重

合体(I)を含有する熱硬化性組成物に関する。Rとし ては、特に限定されないが、水素、または、メチル基が 好ましい。

【0014】更に、ビニル系重合体(I)は、リビング ラジカル重合、特に好ましくは原子移動ラジカル重合に より製造されたビニル系重合体からなるか、あるいは、 重合体主鎖が、連鎖移動剤を用いてビニル系モノマーを 重合して製造されたビニル系重合体からなるものが好ま しい。特に原子移動ラジカル重合が好ましく、さらに触 媒として銅、ニッケル、ルテニウム、鉄の錯体を用いた 10 好ましい。 ものが好ましく、中でも銅の錯体を用いたものが好まし い。本発明の末端官能基は、特に限定されないが、一般 式2:

$-CR^1R^2X$ (2)

(式中、R¹、R¹は、ビニル系モノマーのエチレン性不 飽和基に結合した基。Xは、塩素、臭素、又は、ヨウ素 を表す。)で表される末端構造を有するビニル系重合体 と、一般式3

 $M^{-}OC(0)C(R) = CH_{2}(3)$

表す。M⁺はアルカリ金属イオン、または4級アンモニ ウムイオンを表す。)で示される化合物との反応を行っ て製造されるか、あるいは、末端に水酸基を有するビニ ル系重合体と、一般式4

$XC(0)C(R) = CH_{2}(4)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 表す。Xは塩素、臭素またはOHを表す。)で示される 化合物との反応を行って製造されるか、あるいは、末端 に水酸基を有するビニル系重合体と、ジイソシアネート 化合物との反応の後に、残存イソシアネート基と一般式 30

 $HO-R'-OC(O)C(R)=CH_{2}(5)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 表す。R 'は炭素数2~20の2価の有機基を表す。) で示される化合物との反応を行って製造することが好ま しく、特に一般式2で表される末端と一般式3で示され る化合物を用いた方法が好ましい。

【0015】本発明のビニル系重合体(I)としては、 (メタ) アクリル系重合体あるいはスチレン系重合体が 好ましく、さらにアクリル酸エステル系重合体が好まし 40 く、特にポリ(アクリル酸ブチル)系重合体が好まし い。また、数平均分子量が5000以上、ゲルパーミエ ーションクロマトグラフィーで測定した重量平均分子量 (Mw)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn)の 値が1.8未満であることが好ましい。

【0016】本発明の熱硬化性組成物としては、熱重合 開始剤を含有するものが好ましく、熱重合開始剤が熱ラ ジカル開始剤、あるいは、熱アニオン開始剤であること が好ましい。

[0017]

【発明の実施の形態】本発明は、一般式1: $-OC(O)C(R) = CH_2(1)$

で表される基を、1分子あたり少なくとも1個、分子末 端に有するビニル系重合体(I)を含有する熱硬化性組 成物に関する。一般式1で表される基の数は、特に限定 されないが、1分子あたり1個未満であると、硬化性が 悪くなるので、1個以上が好ましい。本発明のビニル系 重合体(I)1分子当たりの上記一般式1で表される基 の数は、特に限定されないが、1.2~4個であるのが

【0018】一般式1において、Rの具体例としては特 に限定されず、例えば、-H、-CH₁、-CH₂C H₃、- (CH₂) _nCH₃ (nは2~19の整数を表 す)、-C₆H₅、-CH₂OH、-CN等が挙げられる が、好ましくは-H、-CH,である。

<重合体(I)の主鎖>本発明のビニル系重合体(I) の主鎖を構成するモノマーとしては特に制約はなく、各 種のものを用いることができる。例示するならば、(メ タ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ) $(式中、Rは水素、または、炭素数<math>1\sim20$ の有機基を 20 アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸-n-プロピ ル、(メタ)アクリル酸イソプロビル、(メタ)アクリ ル酸-n-ブチル、(メタ)アクリル酸イソブチル、 (メタ)アクリル酸-tert-ブチル、(メタ)アク リル酸-n-ペンチル、(メタ)アクリル酸-n-ヘキ シル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシル、(メタ) ア クリル酸-n-ヘプチル、(メタ) アクリル酸-n-オ クチル、(メタ)アクリル酸-2-エチルヘキシル、 (メタ) アクリル酸ノニル、(メタ) アクリル酸デシ ル、(メタ)アクリル酸ドデシル、(メタ)アクリル酸 フェニル、(メタ) アクリル酸トルイル、(メタ) アク リル酸ベンジル、(メタ)アクリル酸-2-メトキシエ チル、(メタ)アクリル酸-3-メトキシブチル、(メ タ) アクリル酸-2-ヒドロキシエチル、(メタ) アク リル酸-2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸 ステアリル、(メタ)アクリル酸グリシジル、(メタ) アクリル酸2-アミノエチル、γ-(メタクリロイルオ キシプロピル) トリメトキシシラン、(メタ) アクリル 酸のエチレンオキサイド付加物、(メタ)アクリル酸ト リフルオロメチルメチル、(メタ)アクリル酸2-トリ フルオロメチルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフ ルオロエチルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフル オロエチル-2-パーフルオロブチルエチル、(メタ) アクリル酸2-パーフルオロエチル、(メタ)アクリル 酸パーフルオロメチル、(メタ)アクリル酸ジパーフル オロメチルメチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオ ロメチル-2-パーフルオロエチルメチル、(メタ)ア クリル酸2-パーフルオロヘキシルエチル、(メタ)ア クリル酸2-パーフルオロデシルエチル、(メタ)アク リル酸2-パーフルオロヘキサデシルエチル等の(メ 50 夕) アクリル酸系モノマー; スチレン、ビニルトルエ

ン、αーメチルスチレン、クロルスチレン、スチレンス ルホン酸及びその塩等のスチレン系モノマー;パーフル オロエチレン、パーフルオロプロピレン、フッ化ビニリ デン等のフッ素含有ビニルモノマー: ビニルトリメトキ シシラン、ビニルトリエトキシシラン等のケイ素含有ビ ニル系モノマー;無水マレイン酸、マレイン酸、マレイ ン酸のモノアルキルエステル及びジアルキルエステル; フマル酸、フマル酸のモノアルキルエステル及びジアル キルエステル;マレイミド、メチルマレイミド、エチル マレイミド、プロピルマレイミド、ブチルマレイミド、 ヘキシルマレイミド、オクチルマレイミド、ドデシルマ レイミド、ステアリルマレイミド、フェニルマレイミ ド、シクロヘキシルマレイミド等のマレイミド系モノマ ー:アクリロニトリル、メタグリロニトリル等のニトリ ル基含有ビニル系モノマー; アクリルアミド、メタクリ ルアミド等のアミド基含有ビニル系モノマー; 酢酸ビニ ル、プロピオン酸ビニル、ピバリン酸ビニル、安息香酸 ビニル、桂皮酸ビニル等のビニルエステル類;エチレ ン、プロピレン等のアルケン類;ブタジエン、イソプレ ン等の共役ジエン類:塩化ビニル、塩化ビニリデン、塩 20 化アリル、アリルアルコール等が挙げられる。これら は、単独で用いても良いし、複数を共重合させても構わ ない。なかでも、生成物の物性等から、スチレン系モノ マー及び (メタ) アクリル酸系モノマーが好ましい。よ り好ましくは、アクリル酸エステルモノマー及びメタク リル酸エステルモノマーであり、更に好ましくは、アク リル酸ブチルである。本発明においては、これらの好ま しいモノマーを他のモノマーと共重合させても良く、そ の際は、これらの好ましいモノマーが重量比で40%以 上含まれていることが好ましい。

【0019】本発明のビニル系重合体(I)は、分子量 分布、すなわち、ゲルパーミエーションクロマトグラフ ィーで測定した重量平均分子量と数平均分子量の比が好 ましくは1.8未満であり、さらに好ましくは1.7以 下であり、より好ましくは1.6以下であり、特に好ま しくは1.5以下であり、特別に好ましくは1.4以下 であり、最も好ましくは1,3以下である。本発明にお けるGPC測定の際には、通常は、クロロホルム又はテ トラヒドロフラン等を移動相として、ポリスチレンゲル カラム等を使用し、分子量の値はポリスチレン換算値等 40 ルすることができる。 で求めている。

【0020】本発明のビニル系重合体(1)の数平均分 子量は500~10000の範囲が好ましく、300 0~4000がさらに好ましい。分子量が500以下 であると、ビニル系重合体の本来の特性が発現されにく く、また、100000以上であると、ハンドリングが 困難になる。

<重合>本発明のビニル系重合体([)の製法について は特に制限はない。重合体主鎖について、ビニル系重合 体は一般に、アニオン重合あるいはラジカル重合によっ 50 と活性化されたものが平衡状態にありながら生長してい

て製造されるが、本発明においては、リビングラジカル 重合、あるいは、連鎖移動剤を用いたラジカル重合によ って製造されるのが好ましく、特に前者が好ましい。 【0021】本発明のビニル系重合体(I)を合成する 方法において用いられるラジカル重合法は、重合開始剤 としてアゾ系化合物、過酸化物などを用いて、特定の官 能基を有するモノマーとビニル系モノマーとを単に共重 合させる「一般的なラジカル重合法」と末端などの制御 された位置に特定の官能基を導入することが可能な「制

10 御ラジカル重合法」に分類できる。

【0022】「一般的なラジカル重合法」は簡便な方法 であるが、この方法では特定の官能基を有するモノマー は確率的にしか重合体中に導入されないので、官能化率 の高い重合体を得ようとした場合には、このモノマーを かなり大量に使う必要があり、逆に少量使用ではこの特 定の官能基が導入されない重合体の割合が大きくなると いう問題点がある。またフリーラジカル重合であるた め、分子量分布が広く粘度の高い重合体しか得られない という問題点もある。

【0023】「制御ラジカル重合法」は、更に、特定の 官能基を有する連鎖移動剤を用いて重合をおとなうこと により末端に官能基を有するビニル系重合体が得られる 「連鎖移動剤法」と重合生長末端が停止反応などを起こ さずに生長することによりほぼ設計どおりの分子量の重 合体が得られる「リビングラジカル重合法」とに分類す ることができる。「連鎖移動剤法」は、官能化率の高い 重合体を得ることが可能であるが、開始剤に対してかな り大量の特定の官能基を有する連鎖移動剤が必要であ り、処理も含めて経済面で問題がある。また上記の「一 30 般的なラジカル重合法」と同様、フリーラジカル重合で あるため分子量分布が広く、粘度の高い重合体しか得ら れないという問題点もある。

【0024】これらの重合法とは異なり、「リビングラ ジカル重合法」は、重合速度が高く、ラジカル同士のカ ップリングなどによる停止反応が起こりやすいため制御 の難しいとされるラジカル重合でありながら、停止反応 が起こりにくく、分子量分布の狭い(Mw/Mnが1. 1~1.5程度)重合体が得られるとともに、モノマー と開始剤の仕込み比によって分子量を自由にコントロー

【0025】従って「リビングラジカル重合法」は、分 子量分布が狭く、粘度が低い重合体を得ることができる 上に、特定の官能基を有するモノマーを重合体のほぼ任 意の位置に導入することができるため、上記特定の官能 基を有するビニル系重合体の製造方法としてはより好ま しいものである。

【0026】なお、リビング重合とは狭義においては、 末端が常に活性を持ち続けて分子鎖が生長していく重合 のととをいうが、一般には、末端が不活性化されたもの

く擬リビング重合も含まれる。本発明における定義も後 者である。

【0027】「リビングラジカル重合法」は近年様々な グループで積極的に研究がなされている。その例として は、たとえばジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル ソサエティー (J. Am. Chem. Soc.)、19 94年、116巻、7943頁に示されるようなコバル トポルフィリン錯体を用いるもの、マクロモレキュール ズ (Macromolecules)、1994年、2 7巻、7228頁に示されるようなニトロキシド化合物 10 などのラジカル捕捉剤を用いるもの、有機ハロゲン化物 等を開始剤とし遷移金属錯体を触媒とする「原子移動ラ ジカル重合」(Atom Transfer Radi cal Polymerization:ATRP)な どがあげられる。

【0028】「リビングラジカル重合法」の中でも、有 機ハロゲン化物あるいはハロゲン化スルホニル化合物等 を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モノマー を重合する「原子移動ラジカル重合法」は、上記の「リ ビングラジカル重合法」の特徴に加えて、官能基変換反 20 応に比較的有利なハロゲン等を末端に有し、開始剤や触 媒の設計の自由度が大きいことから、特定の官能基を有 するビニル系重合体の製造方法としてはさらに好まし い。この原子移動ラジカル重合法としては例えばMat yjaszewskiら、ジャーナル・オブ・アメリカ ン・ケミカルソサエティー(J. Am. Chem. So c.) 1995年、117巻、5614頁、マクロモレ キュールズ (Macromolecules) 1995 年、28巻、7901頁, サイエンス (Scienc e) 1996年、272巻、866頁、WO96/30 30 421号公報, WO97/18247号公報あるいはS awamotoら、マクロモレキュールズ (Macro molecules) 1995年、28巻、1721頁 などが挙げられる。

【0029】本発明において、これらのうちどの方法を 使用するかは特に制約はないが、基本的には制御ラジカ ル重合が利用され、更に制御の容易さなどからリビング ラジカル重合が好ましく、特に原子移動ラジカル重合法 が好ましい。

【0030】まず、制御ラジカル重合のうちの一つ、連 40 鎖移動剤を用いた重合について説明する。連鎖移動剤

(テロマー)を用いたラジカル重合としては、特に限定 されないが、本発明に適した末端構造を有したビニル系 重合体を得る方法としては、次の2つの方法が例示され る。

【0031】特開平4-132706号公報に示されて いるようなハロゲン化炭化水素を連鎖移動剤として用い てハロゲン末端の重合体を得る方法と、特開昭61-2 71306号公報、特許2594402号公報、特開昭 54-47782号公報に示されているような水酸基含 50

有メルカプタンあるいは水酸基含有ポリスルフィド等を 連鎖移動剤として用いて水酸基末端の重合体を得る方法 である。

【0032】次に、リビングラジカル重合について説明 する。

【0033】そのうち、まず、ニトロキシド化合物など のラジカル捕捉剤を用いる方法について説明する。この 重合では一般に安定なニトロキシフリーラジカル (= N 一〇・)をラジカルキャッピング剤として用いる。この ような化合物類としては、限定はされないが、2,2, 6,6-置換-1-ピペリジニルオキシラジカルや2, 2, 5, 5-置換-1-ピロリジニルオキシラジカル 等、環状ヒドロキシアミンからのニトロキシフリーラジ カルが好ましい。置換基としてはメチル基やエチル基等 の炭素数4以下のアルキル基が適切である。具体的なニ トロキシフリーラジカル化合物としては、限定はされな いが、2, 2, 6, 6-テトラメチル-1-ピペリジニ ルオキシラジカル (TEMPO)、2, 2, 6, 6-テ トラエチルー1ーピペリジニルオキシラジカル、2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-オキソ-1-ピペリジ ニルオキシラジカル、2,2,5,5-テトラメチルー 1 -ピロリジニルオキシラジカル、1, 1, 3, 3 -テ

トラメチル-2-イソインドリニルオキシラジカル、 N, N-ジ-t-ブチルアミンオキシラジカル等が挙げ られる。ニトロキシフリーラジカルの代わりに、ガルビ ノキシル (galvinoxyl) フリーラジカル等の 安定なフリーラジカルを用いても構わない。

【0034】上記ラジカルキャッピング剤はラジカル発 生剤と併用される。ラジカルキャッピング剤とラジカル 発生剤との反応生成物が重合開始剤となって付加重合性 モノマーの重合が進行すると考えられる。両者の併用割 合は特に限定されるものではないが、ラジカルキャッピ ング剤1モルに対し、ラジカル開始剤0.1~10モル が適切である。

【0035】ラジカル発生剤としては、種々の化合物を 使用することができるが、重合温度条件下で、ラジカル を発生しうるパーオキシドが好ましい。このパーオキシ ドとしては、限定はされないが、ベンゾイルバーオキシ ド、ラウロイルパーオキシド等のジアシルパーオキシド 類、ジクミルバーオキシド、ジーt-ブチルパーオキシ ド等のジアルキルパーオキシド類、ジイソプロピルパー オキシジカーボネート、ビス(4-t-ブチルシクロへ キシル) パーオキシジカーボネート等のパーオキシカー ボネート類、t-ブチルパーオキシオクトエート、t-ブチルパーオキシベンゾエート等のアルキルパーエステ ル類等がある。特にベンゾイルパーオキシドが好まし い。さらに、パーオキシドの代わりにアゾビスイソブチ ロニトリルのようなラジカル発生性アゾ化合物等のラジ カル発生剤も使用しうる。

[0036] Macromolecules 199

5, 28, 2993で報告されているように、ラジカル キャッピング剤とラジカル発生剤を併用する代わりに、 下図のようなアルコキシアミン化合物を開始剤として用*

*いても構わない。 [0037] 【化1】

アルコキシアミン化合物を開始剤として用いる場合、そ れが上図で示されているような水酸基等の官能基を有す るものを用いると末端に官能基を有する重合体が得られ る。これを本発明の方法に利用すると、末端に官能基を 有する重合体が得られる。

【0038】上記のニトロキシド化合物などのラジカル 20 捕捉剤を用いる重合で用いられるモノマー、溶媒、重合 温度等の重合条件は、限定されないが、次に説明する原 子移動ラジカル重合について用いるものと同様で構わな

【0039】次に、本発明のリビングラジカル重合とし てより好ましい原子移動ラジカル重合法について説明す る。

【0040】この原子移動ラジカル重合では、有機ハロ ゲン化物、特に反応性の高い炭素-ハロゲン結合を有す カルボニル化合物や、ベンジル位にハロゲンを有する化 合物)、あるいはハロゲン化スルホニル化合物等が開始 剤として用いられる。具体的に例示するならば、

 $C_6H_5-CH_2X$, C_6H_5-C (H) (X) CH_3 , C_6 $H_s-C(X)(CH_1)_{2,s}$

(ただし、上の化学式中、C。H。はフェニル基、Xは塩 素、臭素、またはヨウ素)

 $R^3-C(H)(X)-CO_2R^4$, $R^3-C(CH_3)$ $(X) - CO_2R^4, R^3 - C(H)(X) - C(O)$ R^4 , $R^3 - C$ (CH₃) (X) - C (O) R^4 ,

(式中、R³、R⁴は水素原子または炭素数1~20のア ルキル基、アリール基、またはアラルキル基、Xは塩 素、臭素、またはヨウ素)

 $R^3 - C_6 H_4 - SO_2 X$

(上記の各式において、R³は水素原子または炭素数1 ~20のアルキル基、アリール基、またはアラルキル 基、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)等が挙げられる。 【0041】原子移動ラジカル重合の開始剤として、重 合を開始する官能基以外の官能基を有する有機ハロゲン 化物又はハロゲン化スルホニル化合物を用いることもで 50

きる。このような場合、一方の主鎖末端に官能基を、他 方の主鎖末端に上記一般式2で表される構造を有するビ ニル系重合体が製造される。このような官能基として は、アルケニル基、架橋性シリル基、ヒドロキシル基、 エポキシ基、アミノ基、アミド基等が挙げられる。

【0042】アルケニル基を有する有機ハロゲン化物と しては限定されず、例えば、一般式6に示す構造を有す るものが例示される。

 $R^{5}R^{7}C(X) - R^{9} - R^{9} - C(R^{5}) = CH_{2}(6)$ (式中、R'は水素、またはメチル基、R'、R'は水 素、または、炭素数1~20の1価のアルキル基、アリ ール基、またはアラルキル、または他端において相互に 連結したもの、R®は、-C(O)O-(エステル 基)、-C(O)-(ケト基)、またはo-, m-, p -フェニレン基、R*は直接結合、または炭素数1~2 る有機ハロゲン化物(例えば、α位にハロゲンを有する 30 0の2価の有機基で1個以上のエーテル結合を含んでい ても良い、Xは塩素、臭素、またはヨウ素) 置換基R⁶、R⁷の具体例としては、水素、メチル基、エ **チル基、n-プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、** ペンチル基、ヘキシル基等が挙げられる。R'とR'は他 端において連結して環状骨格を形成していてもよい。

【0043】一般式6で示される、アルケニル基を有す る有機ハロゲン化物の具体例としては、

 XCH_2C (O) O (CH₂) $_{n}CH=CH_2$,

 $H_3CC(H)(X)C(O)O(CH_2)$, CH=C40 H₂,

 $(H_3C)_2C(X)C(O)O(CH_2)_nCH=C$

 $CH_3CH_2C(H)(X)C(O)O(CH_2)_nCH=$ CH₂、

[0044]

【化2】

13 CO2(CH2)nCH=CH2

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは0~20の整数)

 XCH_2C (O) O (CH₂) O (CH₂) CH=C

 $H_{3}CC(H)(X)C(O)O(CH_{2}),O(CH_{2})$ 10 ${}_{\bullet}CH=CH_{2}$

 $(H_1C)_2C(X)C(O)O(CH_2)_1O(CH_2)_1$ $CH = CH^{2}$

 $CH_{3}CH_{2}C$ (H) (X) C (O) O (CH₂),O (C H_z) $_{\mathbf{z}}$ CH=C H_z

[0045]

【化3】

CO2(CH2)n·O--(CH2)n·CH=CH2

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは1~20の整数、mは0~20の整数)

o, m, $p - XCH_2 - C_6H_4 - (CH_2), -CH = C$ Η,

o, m, $p - CH_3C(H)(X) - C_6H_4 - (CH_2)$ $^{\prime\prime}$ - C H = C H $^{\prime\prime}$

o, m, $p-CH_3CH_2C(H)(X)-C_6H_4-(C$ H_5) $^u - CH = CH^5$.

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは0~20の整数)

o, m, $p - XCH_2 - C_6H_4 - (CH_2)_n - O - (C$ H_2) $-CH=CH_2$

o, m, $p-CH_{3}C(H)(X)-C_{5}H_{4}-(CH_{2})$ $_{n}-O-(CH_{2})_{m}-CH=CH_{2},$

o, m, $p - CH_3CH_2C(H)(X) - C_5H_4 - (C$ H_2) $_n - O - (CH_2) _n CH = CH_2$,

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは1~20の整数、mは0~20の整数)

o, m, $p - XCH_2 - C_6H_4 - O - (CH_2)_n - CH$ $= C H_2$

o, m, $p - CH_{3}C(H)(X) - C_{6}H_{4} - O - (C$ H_2) $_{n}$ - $CH = CH_2$

o, m, $p - CH_3CH_2C(H)(X) - C_6H_4 - O (CH_2)_{n}-CH=CH_2$

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは0~20の整数)

o, m, $p - XCH_2 - C_5H_4 - O - (CH_2)_n - O (CH_2)_{n}-CH=CH_2$

o, m, $p - CH_3C(H)(X) - C_5H_4 - O - (C$ H_2) $-O-(CH_2) -CH=CH_2$

o, m, $p - CH_{3}CH_{2}C(H)(X) - C_{6}H_{4} - O (CH_2)_n - O - (CH_2)_n - CH = CH_2$

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは1~20の整数、mは0~20の整数)

アルケニル基を有する有機ハロゲン化物としてはさらに 一般式7で示される化合物が挙げられる。

 $H_2C = C(R^5) - R^5 - C(R^6)(X) - R^{10} - R^7$

(式中、R⁵、R⁵、R⁷、R⁹、Xは上記に同じ、R 1°は、直接結合、-C(O)O-(エステル基)、-C (O) - (ケト基)、または、o-, m-, p-フェニ レン基を表す)

R"は直接結合、または炭素数1~20の2価の有機基 (1個以上のエーテル結合を含んでいても良い)である が、直接結合である場合は、ハロゲンの結合している炭 素にビニル基が結合しており、ハロゲン化アリル化物で ある。この場合は、隣接ビニル基によって炭素-ハロゲ 20 ン結合が活性化されているので、R¹⁰としてC(O)O 基やフェニレン基等を有する必要は必ずしもなく、直接 結合であってもよい。R'が直接結合でない場合は、炭 素-ハロゲン結合を活性化するために、R10としてはC (O) O基、C(O) 基、フェニレン基が好ましい。 【0046】一般式7の化合物を具体的に例示するなら ば、CH,=CHCH,X、CH,=C(CH,)CH $_{2}X$, $CH_{2}=CHC$ (H) (X) CH_{3} , $CH_{2}=C$ (C H_3) C (H) (X) CH_3 , $CH_2 = CHC$ (X) (C H_3), $CH_2 = CHC(H)(X)C_2H_5$, $CH_2 = C$ 30 HC (H) (X) CH (CH₃) $_2$, CH $_2$ = CHC (H) (X) C_6H_5 , $CH_2 = CHC$ (H) (X) CH_2 C_6H_5 , $CH_2 = CHCH_2C(H)(X) - CO_2R$, $CH_1 = CH(CH_2)_2C(H)(X) - CO_2R, CH$ $_{2}$ = CH (CH₂) $_{3}$ C (H) (X) -CO₂R, CH₂ = $CH (CH_2)_{\circ}C (H) (X) - CO_{\circ}R, CH_2 = CH$ $CH_2C(H)(X)-C_6H_5$, $CH_2=CH(CH_2)_2$ $C(H)(X) - C_6H_5, CH_2 = CH(CH_2)_3C$ (H) (X) - C, H, (上記の各式において、Xは塩 素、臭素、またはヨウ素、Rは炭素数1~20のアルキ 40 ル基、アリール基、アラルキル基)等を挙げることがで

【0047】アルケニル基を有するハロゲン化スルホニ ル化合物の具体例を挙げるならば、

 $o-, m-, p-CH_2=CH-(CH_2)_n-C_6H_4-$ SO, X,

 $o-, m-, p-CH_2=CH-(CH_2)_n-O-C_6H$.-SO,X.

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素、nは0~20の整数) 等である。

50 【0048】上記架橋性シリル基を有する有機ハロゲン

化物としては特に限定されず、例えば一般式8に示す構* * 造を有するものが例示される。 $R^{s}R^{r}C(X) - R^{s} - R^{r} - C(H)(R^{r})CH_{z} - [Si(R^{r})_{z-s}(Y)_{s}]$

 $O]_{n} - Si(R^{12})_{3-a}(Y)_{a}(8)$

(式中、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁸、Xは上記に同じ、 R¹¹、R¹¹は、いずれも炭素数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、または(R⁷)₃SiO-(R⁷は炭素数1~20の1価の炭化水素基であって、3個のR⁷は同一であってもよく、異なっていてもよい)で示されるトリオルガノシロキシ基を示し、R¹¹またはR¹²が2個以上存在するとき、それらは同一であっ 10てもよく、異なっていてもよい。Yは水酸基または加水分解性基を示し、Yが2個以上存在するときそれらは同一であってもよく、異なっていてもよい。aは0,1,2,または3を、また、bは0,1,または2を示す。mは0~19の整数である。ただし、a+mb≥1であることを満足するものとする)

一般式8の化合物を具体的に例示するならば、XCH₂C(O)O(CH₂)_nSi(OCH₃)₃、CH₃C(H)(X)C(O)O(CH₂)_nSi(OCH₃)₃、(CH₃)₂C(X)C(O)O(CH₂)_nSi(OCH 20₃)₃、XCH₂C(O)O(CH₂)_nSi(CH₃)(OCH₃)₃、XCH₃C(H)(X)C(O)O(CH₂)_nSi(CH₃)₄C(X)C(O)O(CH₃)₂、(CH₃)₂C(X)C(O)O(CH₂)_nSi(CH₃)₂C(X)C(O)O(CH₂)_nSi(CH₃)₂C(X)C(O)O(CH₂)_nSi(CH₃)(OCH₃)₂、(上記の各式において、Xは塩素、臭素、ヨウ素、nは0~20の整数、)

0~200 (CH₂) "O (CH₂) "Si (OC H₃) ", H₃CC (H) (X) C (O) O (CH₂) "O (CH₂) "Si (OCH₃) ", (H₃C) "C (X) C (O) O (CH₂) "O (CH₂) "Si (OCH₃) ", C 30 H₃CH₂C (H) (X) C (O) O (CH₂) "O (CH 2) "Si (OCH₃) ", XCH₂C (O) O (CH₂) " O (CH₂) "Si (CH₃) (OCH₃) ", H₃CC (H) (X) C (O) O (CH₂) "O (CH₂) "-Si (CH₃) (OCH₃) ", (H₃C) "C (X) C (O) O (CH₂) "O (CH₂) "-Si (CH₃) (OCH₃) **

 $(R^{12})_{3-a}(Y)_{3}Si - [OSi(R^{11})_{2-b}(Y)_{b}]_{a} - CH_{2} - C(H)(R^{5}) - R^{5} - C(R^{6})(X) - R^{10} - R^{7}(9)$

(式中、R⁵、R⁶、R⁷、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²、a、b、m、X、Yは上記に同じ)
このような化合物を具体的に例示するならば、(CH₃O)₃SiCH₂CH₂C(H)(X)C₆H₅、(CH₃O)₂(CH₃)SiCH₂CH₂C(H)(X)C
₆H₅、(CH₃O)₃Si(CH₂)₂C(H)(X)-C
O₂R、(CH₃O)₂(CH₃)Si(CH₂)₂C(H)(X)-CO₂R、(CH₃O)₃Si(CH₂)₃C(H)(X)-CO₂R、(CH₃O)₂(CH₃)Si(CH₂)₃C(H)(X)-CO₂R、(CH₃O)₂(CH₃)Si(CH₂)₄C(H)(X)-CO₂R、(CH₃O)₂Si(CH₂)₄C(H)(X)-CO₂R、(CH₃O)₂(CH₃)Si(CH₂)₄C(H)(X)-CO₂R、(CH₃O)₂

 X_2 , CH_1CH_2C (H) (X) C (O) O (CH₂),O $(CH_2)_{\bullet}$ - S i (CH_3) $(OCH_3)_2$ (上記の各式において、Xは塩素、臭素、ヨウ素、nは 1~20の整数、mは0~20の整数) o, m, $p - XCH_2 - C_6H_4 - (CH_2)_2Si$ (OC H_{3}), o, m, p-CH₃C(H)(X)-C₅H₄- $(CH_2)_3Si(OCH_3)_3$, o, m, p-CH₃CH₂ $C(H)(X) - C_6H_4 - (CH_2)_2Si(OC$ H_3), o, m, p-XCH₂-C₆H₄-(CH₂),S $i (OCH_3)_3$, o, m, $p-CH_3C(H)(X)$ $C_5H_4-(CH_2)$, Si (OCH_3) , o, m, p-C H_3CH_2C (H) (X) $-C_6H_4-(CH_2)_3Si$ (O CH_{3}), o, m, p-XCH₂-C₅H₄-(CH₂), $-O-(CH_2)_3Si(OCH_3)_3$, o, m, p-CH $_{3}C(H)(X) - C_{5}H_{4} - (CH_{2})_{2} - O - (CH_{2})$ $_{3}$ S i (OCH $_{3}$) $_{3}$, o, m, p-CH $_{3}$ CH $_{2}$ C (H) $(X) - C_5H_4 - (CH_2)_2 - O - (CH_2)_3Si$ (O CH_{3}) 3, o, m, $p-XCH_{2}-C_{5}H_{4}-O-(C_{5}H_{4}-O_{5}H_{5}+O_{5}H_{5}$ H_2), Si (OCH₃), o, m, p-CH₃C (H) $(X) - C_6H_4 - O - (CH_2)_3Si_(OCH_3)_3$ o, m, $p - CH_3CH_2C(H)(X) - C_6H_4 - O (CH_2)_3 - Si(OCH_3)_3$, o, m, p-XCH₂ $-C_5H_4-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3-Si(O$ CH_{3}), o, m, p- $CH_{3}C$ (H) (X) - $C_{6}H_{4}$ $-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3Si(OCH_3)_3$ o, m, $p - CH_1CH_2C(H)(X) - C_6H_4 - O (CH_2)_2 - O - (CH_2)_3 S i (OCH_3)_3$ (上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ 素)等が挙げられる。

【0049】上記架橋性シリル基を有する有機ハロゲン 化物としてはさらに、一般式9で示される構造を有する ものが例示される。

(CH₂O)₃Si(CH₂)₃C(H)(X)-CO

40 ₂R、(CH₃O)₂(CH₃)Si(CH₂)₃C(H)
(X)-CO₂R、(CH₃O)₃Si(CH₂)₃C
(H)(X)-C₆H₅、(CH₃O)₂(CH₃)Si
(CH₂)₃C(H)(X)-C₆H₅、(CH₃O)₃(CH₃O)₃C(CH₂)₄C(H)(X)-C₆H₅、(CH₃O)₂(CH₃)₄C(H)(X)-C₆H₅、(CH₃O)₂(CH₃)₅Si(CH₂)₄C(H)(X)-C₆H₅、(CH₃O)₂(CH₃)₅Si(CH₂)₄C(H)(X)-C₆H₅、(L記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、Rは炭素数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基)等が挙げられる。

【0050】上記ヒドロキシル基を持つ有機ハロゲン化 50 物、またはハロゲン化スルホニル化合物としては特に限 定されず、下記のようなものが例示される。

HO-(CH₁)。-OC(O)C(H)(R)(X)(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、Rは水素原子または炭素数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、nは1~20の整数)上記アミノ基を持つ有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物としては特に限定されず、下記のようなものが例示される。

17

H₂N-(CH₂),-OC(O)C(H)(R)(X)(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、Rは水素原子または炭素数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、nは1~20の整数)上記エボキシ基を持つ有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物としては特に限定されず、下記のようなものが例示される。

[0051]

o,m,p- X---CH2-C6H4-CH2-X

*【化4】

18

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、Rは水素原子または炭素数1~20のアルキル基、10 アリール基、アラルキル基、nは1~20の整数)本発明の末端構造を1分子内に2つ以上有する重合体を得るためには、2つ以上の開始点を持つ有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物が開始剤として用いるのが好ましい。具体的に例示するならば、

【0052】 【化5】

$$CH_3$$
 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_4 CH_2 CH_2 CH_4 CH_2 CH_5 CH_5

(式中、C6H4はフェニレン基、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)

(式中、Rは炭素数 $1\sim2$ 0 のアルキル基、アリール基、またはアラルキル基、nは $0\sim2$ 0 の整数、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)

(式中、Xは塩素、臭素、またはヨウ素、nは0~20の整数)

【化6】

[0053]

(式中、nは0~20の整数、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)

(式中、Xは塩素、臭素、またはヨウ素)

等があげられる。

【0054】との重合において用いられるビニル系モノ マーとしては特に制約はなく、既に例示したものをすべ て好適に用いることができる。

【0055】重合触媒として用いられる遷移金属錯体と しては特に限定されないが、好ましくは周期律表第7 族、8族、9族、10族、または11族元素を中心金属 とする金属錯体である。更に好ましいものとして、0価 の銅、1価の銅、2価のルテニウム、2価の鉄又は2価 のニッケルの錯体が挙げられる。なかでも、銅の錯体が 好ましい。1価の銅化合物を具体的に例示するならば、 塩化第一銅、臭化第一銅、ヨウ化第一銅、シアン化第一 銅、酸化第一銅、過塩素酸第一銅等である。銅化合物を 用いる場合、触媒活性を高めるために2,2′-ビビリ ジル及びその誘導体、1,10-フェナントロリン及び その誘導体、テトラメチルエチレンジアミン、ペンタメ 50 フラン等のエーテル系溶媒、塩化メチレン、クロロホル

チルジエチレントリアミン、ヘキサメチルトリス(2-アミノエチル) アミン等のポリアミン等の配位子を添加 することができる。また、2価の塩化ルテニウムのトリ ストリフェニルホスフィン錯体(RuCl2(PPh3) 」) も触媒として好適である。ルテニウム化合物を触媒 40 として用いる場合は、活性化剤としてアルミニウムアル コキシド類が添加される。更に、2価の鉄のビストリフ ェニルホスフィン錯体 (FeC12(PPh;)2)、2 価のニッケルのビストリフェニルホスフィン錯体(Ni C1、(PPh,)、)、及び、2価のニッケルのビスト リブチルホスフィン錯体(NiBrz(PBu,),) も、触媒として好適である。

【0056】重合は無溶剤または各種の溶剤中で行うと とができる。溶剤の種類としては、ベンゼン、トルエン 等の炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロ ム等のハロゲン化炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶媒、メタノール、エタノール、プロバノール、イソプロパノール、nーブチルアルコール、tertーブチルアルコール等のアルコール系溶媒、アセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等のカーボネート系溶媒等が挙げられ、単独または2種以上を混合して用いることができる。また、重合は室温~200℃の範囲 10で行うことができ、好ましくは50~150℃である。<官能基導入法>以下に、本発明の重合体(I)の末端官能基の導入について説明する。

【0057】本発明の重合体(I)の末端に一般式1で示される基を導入する方法としては、限定はされないが、以下のような方法が挙げられる。

●一般式2で表される末端構造を有するオレフィン系重合体と、一般式3で示される化合物との反応による方法。

$-CR^{1}R^{2}X$ (2)

(式中、 R^1 、 R^2 は、ビニル系モノマーのエチレン性不 飽和基に結合した基。Xは、塩素、臭素、Yは、ヨウ素 を表す。)

 $M^{+-}OC(O)C(R) = CH_2(3)$

(式中、Rは水素、または、炭素数 $1\sim20$ の有機基を表す。Mはアルカリ金属イオン、または4級アンモニウムイオンを表す。)

②末端に水酸基を有するビニル系重合体と、一般式4で 示される化合物との反応による方法。

 $XC(0)C(R) = CH_2(4)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を表す。Xは塩素、臭素、または水酸基を表す。)

③末端に水酸基を有するビニル系重合体に、ジイソシアネート化合物を反応させ、残存イソシアネート基と一般式5で示される化合物との反応による方法。

 $HO-R'-OC(O)C(R)=CH_2(5)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を表す。R'は炭素数2~20の2価の有機基を表す。) 以下にこれらの各方法について詳細に説明する。

<官能基導入法①>上記①の方法について説明する。 ①一般式2で表される末端構造を有するオレフィン系重 合体と、一般式3で示される化合物との反応による方 オ

 $-CR^1R^1X$ (2)

(式中、 R^1 、 R^2 は、ビニル系モノマーのエチレン性不 飽和基に結合した基。Xは、塩素、臭素、Xは、ヨウ素 を表す。)

 $M^{+-}OC(O)C(R) = CH_2(3)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を表す。M*はアルカリ金属イオン、または4級アンモニ

ウムイオンを表す。)

一般式2で表される末端構造を有するビニル系重合体は、上述した有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モノマーを重合する方法、あるいは、ハロゲン化合物を連鎖移動剤としてビニル系モノマーを重合する方法により製造されるが、好ましくは前者である。

22

【0058】一般式3で表される化合物としては特に限 定されないが、Rの具体例としては、例えば、-H、- CH_3 , $-CH_2CH_3$, $-(CH_2)$, CH_3 (n $\&2\sim1$ 9の整数を表す)、-C₆H₅、-CH₂OH、-CN、 等が挙げられ、好ましくは-H、-C H, である。M^{*}は オキシアニオンの対カチオンであり、M*の種類として はアルカリ金属イオン、具体的にはリチウムイオン、ナ トリウムイオン、カリウムイオン、および4級アンモニ ウムイオンが挙げられる。4級アンモニウムイオンとし てはテトラメチルアンモニウムイオン、テトラエチルア ンモニウムイオン、テトラベンジルアンモニウムイオ ン、トリメチルドデシルアンモニウムイオン、テトラブ 20 チルアンモニウムイオンおよびジメチルピペリジニウム イオン等が挙げられ、好ましくはナトリウムイオン、カ リウムイオンである。一般式3のオキシアニオンの使用 量は、一般式2のハロゲン末端に対して、好ましくは1 ~ 5 当量、更に好ましくは $1.0 \sim 1.2$ 当量である。 この反応を実施する溶媒としては特に限定はされない が、求核置換反応であるため極性溶媒が好ましく、例え ば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテ ル、アセトン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルム アミド、ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホリ 30 ックトリアミド、アセトニトリル、等が用いられる。反 応を行う温度は限定されないが、一般に0~70℃で、 重合性の末端基を保持するために好ましくは50℃以 下、更に好ましくは室温で行う。

<末端官能基の導入②>上記②の方法について説明する。

②末端に水酸基を有するビニル系重合体と、一般式4で 示される化合物との反応による方法。

 $XC(0)C(R) = CH_{2}(4)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 40 表す。Xは塩素、臭素、または水酸基を表す。)

一般式4で表される化合物としては特に限定されないが、Rの具体例としては、例えば、-H、 $-CH_1$ 、 $-CH_2$ CH $_3$ 、 $-(CH_2)$ $_n$ CH $_3$ (n は $2\sim19$ の整数を表す)、 $-C_4$ H $_3$ 、 $-CH_2$ OH、-CN、等が挙げられ、好ましくは-H、 $-CH_3$ である。

【0059】末端に水酸基を有するビニル系重合体は、 上述した有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニ ル化合物を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系 モノマーを重合する方法、あるいは、水酸基を持つ化合 50 物を連鎖移動剤としてビニル系モノマーを重合する方法

により製造されるが、好ましくは前者である。これらの 方法により末端に水酸基を有するビニル系重合体を製造 する方法は限定されないが、以下のような方法が例示さ

【0060】(a) リビングラジカル重合によりビニル 系重合体を合成する際に、下記―般式 10等で表される 一分子中に重合性のアルケニル基および水酸基を併せ持 つ化合物を第2のモノマーとして反応させる方法。

 $H, C = C (R^{13}) - R^{14} - R^{15} - OH (10)$

チル基が好ましく、互いに同一であっても異なっていて もよい。R¹⁴は-C(O)O-(エステル基)、または o-, m-もしくはp-フェニレン基を表す。R¹¹は直 接結合、または1個以上のエーテル結合を有していても よい炭素数1~20の2価の有機基を表す。R14がエス テル基のものは(メタ)アクリレート系化合物、R11が フェニレン基のものはスチレン系の化合物である。) なお、一分子中に重合性のアルケニル基および水酸基を 併せ持つ化合物を反応させる時期に制限はないが、特に ゴム的な性質を期待する場合には重合反応の終期あるい 20 は所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとし て反応させるのが好ましい。

【0061】(b) リビングラジカル重合によりビニル 系重合体を合成する際に、重合反応の終期あるいは所定 のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとして、一 分子中に重合性の低いアルケニル基および水酸基を有す る化合物を反応させる方法。

【0062】このような化合物としては特に限定されな いが、一般式11に示される化合物等が挙げられる。 $H, C = C (R^{13}) - R^{16} - OH (11)$

(式中、R13は上述したものと同様である。R15は1個 以上のエーテル結合を含んでいてもよい炭素数1~20 の2価の有機基を表す。) 上記一般式11に示される化 合物としては特に限定されないが、入手が容易であると いうことから、10-ウンデセノール、5-ヘキセノー ル、アリルアルコールのようなアルケニルアルコールが 好ましい。

- (c) 特開平4-132706号公報などに開示される ような方法で、原子移動ラジカル重合により得られる一 般式2で表される炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個 40 に有するビニル系重合体のハロゲンを、加水分解あるい は水酸基含有化合物と反応させることにより、末端に水 酸基を導入する方法。
- (d)原子移動ラジカル重合により得られる一般式2で 表される炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビ ニル系重合体に、一般式12に挙げられるような水酸基 を有する安定化カルバニオンを反応させてハロゲンを置 換する方法。

 $M^{+}C^{-}(R^{17})(R^{18})-R^{15}-OH(12)$ (式中、R¹⁶およびM¹は上述したものと同様である。

R¹7およびR¹⁸はともにカルバニオンC⁻を安定化する 電子吸引基、または一方が上記電子吸引基で他方が水素 または炭素数1~10のアルキル基もしくはフェニル基 を表す。R17およびR18の電子吸引基としては、一CO ,R(エステル基)、-C(O)R(ケト基)、-CO N(R₂) (アミド基)、-COSR (チオエステル 基)、-CN(ニトリル基)、-NO、(ニトロ基)等 が挙げられる。置換基Rは炭素数1~20のアルキル 基、炭素数6~20のアリール基または炭素数7~20 (式中、 R^{13} は炭素数 $1\sim20$ の有機基で水素またはメ 10 のアラルキル基であり、好ましくは炭素数 $1\sim10$ のア ルキル基もしくはフェニル基である。R¹⁷およびR¹⁸と しては、-CO,R、-C(O)Rおよび-CNが特に 好ましい。)

> (e) 原子移動ラジカル重合により得られる一般式2で 表される炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビ ニル系重合体に、例えば亜鉛のような金属単体あるいは 有機金属化合物を作用させてエノレートアニオンを調製 し、しかる後にアルデヒド類、又はケトン類を反応させ る方法。

【0063】(f)重合体末端のハロゲン、好ましくは 一般式2で表されるハロゲンを少なくとも1個有するビ ニル系重合体に、下記一般式13等で表される水酸基含 有オキシアニオン又は下記一般式14等で表される水酸 基含有カルボキシレートアニオンを反応させて、上記ハ ロゲンを水酸基含有置換基に置換する方法。

 $HO-R^{16}-O^{-}M^{+}$ (13)

(式中、R16およびM1は上述したものと同様であ る。)

 $HO-R^{16}-C$ (O) $O^{-}M^{+}$ (14)

(式中、R¹⁵およびM⁺は上述したものと同様であ

本発明では(a)~(b)のような水酸基を導入する方 法にハロゲンが直接関与しない場合、制御がより容易で ある点から(b)の方法がさらに好ましい。

【0064】また(c)~(f)のような炭素-ハロゲ ン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体のハロゲ ンを変換することにより水酸基を導入する場合は、制御 がより容易である点から(f)の方法がさらに好まし

<末端官能基の導入③>上記③の方法について説明す

③末端に水酸基を有するビニル系重合体に、ジイソシア ネート化合物を反応させ、残存イソシアネート基と一般 式5で示される化合物との反応による方法。

 $HO-R'-OC(O)C(R)=CH_{2}(5)$

(式中、Rは水素、または、炭素数1~20の有機基を 表す。R'は炭素数2~20の2価の有機基を表す。) 一般式5で表される化合物としては特に限定されない が、Rの具体例としては、例えば、一H、一CHュ、一 50 CH, CH, - (CH,), CH, (nは2~19の整数

を表す)、-C₆H₅、-CH₂OH、-CN、等が挙げ られ、好ましくは一H、一CH,である。具体的な化合 物としては、メタクリル酸2-ヒドロキシプロビルが挙 げられる。

【0065】末端に水酸基を有するビニル系重合体は、 上記の通り。

【0066】ジイソシアネート化合物は、特に限定され ないが、従来公知のものをいずれも使用することがで き、例えば、トルイレンジイソシアネート、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチルジイ 10 ル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸イソオク ソシアネート、キシリレンジイソシアネート、メタキシ リレンジイソシアネート、1、5-ナフタレンジイソシ アネート、水素化ジフェニルメタンジイソシアネート、 水素化トルイレンジイソシアネート、水素化キシリレン ジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート等のイ ソシアネート化合物;等を挙げることができる。これら は、単独で使用しうるほか、2種以上を併用することも できる。またブロックイソシアネートを使用しても構わ ない。

【0067】よりすぐれた耐候性を生かすためには、多 20 官能イソシアネート化合物(b)としては、例えば、へ キサメチレンジイソシアネート、水素化ジフェニルメタ ンジイソシアネート等の芳香環を有しないジイソシアネ ート化合物を用いるのが好ましい。

<モノマー/オリゴマー>本発明の熱硬化性組成物は、 限定はされないが、本発明のビニル系重合体(I)を含 有し、残存モノマーによる臭気問題の解消のために他の 重合性モノマーを含有しないことが好ましいが、その目 的に応じて、重合性のモノマー及び/又はオリゴマーや 各種添加剤を併用しても構わない。重合性のモノマー及 30 び/又はオリゴマーとしては、ラジカル重合性の基を持 つモノマー及び/又はオリゴマー、あるいはアニオン重 合性の基を持つモノマー及び/又はオリゴマーが好まし い。ラジカル重合性の基としては、(メタ)アクリル基 等のアクリル官能性基、スチレン基、アクリロニトリル 基、ビニルエステル基、N-ビニルピロリドン基、アク リルアミド基、共役ジェン基、ビニルケトン基、塩化ビ ニル基等が挙げられる。なかでも、本発明の重合体と類 似する (メタ) アクリル基を持つものが好ましい。アニ オン重合性の基としては、(メタ)アクリル基、スチレ 40 ン基、アクリロニトリル基、N-ビニルピロリドン基、 アクリルアミド基、共役ジエン基、ビニルケトン基、等

が挙げられる。なかでも、本発明の重合体と類似するア クリル官能性基を持つものが好ましい。

26

【0068】上記のモノマーの具体例としては、(メ タ)アクリレート系モノマー、環状アクリレート、N-ビニルピロリドン、スチレン系モノマー、アクリロニト リル、N-ビニルピロリドン、アクリルアミド系モノマ 一、共役ジエン系モノマー、ビニルケトン系モノマーな どが挙げられる。(メタ) アクリレート系モノマーとし ては、(メタ) アクリル酸 n - ブチル、(メタ) アクリ チル、(メタ)アクリル酸イソノニルや下式の化合物な どを挙げることができる。

[0069]

【化7】

$$\begin{array}{c} O \\ H_2G = CH - C - \left(OCH_2CH_2 - \right)_n OCH_2 - C - C_4H_9 \\ C_2H_5 \end{array}$$

$$H_2C = CH - C - (OCH_2CH_2 - \frac{1}{n}O - CH_3)$$

$$H_2C = CH - C + COCH_2CH_2 + COCH_2 + COCH$$

$$H_2C = CH - C - (OCH_2CH_2 -)_n O - (OCH_2CH_2 -$$

[0070] 【化8】

$$\begin{array}{c} O \\ \parallel \\ H_2C = CH - C - OCH_2CH_2O - \left\{ - CH_2 - \left\{ - CH_2 - \left\{ - CH_2 -$$

$$H_2C = CH - C + O - (CH_2) + O - CH_2 - O$$

[0071]

$$H_{2}C = CH - C - OCH_{2}CH_{2}O$$

$$H_{2}C = CH - C - O$$

$$H_{2}C = CH - C - OCH_{2}CH_{2} - NCO$$

$$H_{2}C = CH - C - OCH_{2}CH_{2} - NCO$$

$$H_{2}C = CH - C - OCH_{2} - (CH_{2})_{7}CH - CH - (CH_{2})_{7}CH_{3}$$

$$H_{2}C = CH - C - NHCH_{2} - O-CH_{2}-CH - CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

[0072]

【化10】

$$H_{2}C = C - C - OCH_{2} - OCH_{2}$$

$$H_{2}C = CH - C - (OCH_{2}CH_{2})_{n}O - Br$$

$$Br$$

$$H_2C = C - C - OCH_2CH_2 - (CF_2CF_2)_n - F$$

スチレン系モノマーとしてはスチレン、α-メチルスチ アミド、N, N-ジメチルアクリルアミド等が、共役ジ エン系モノマーとしてはブタジエン、イソプレン等が、 ビニルケトン系モノマーとしてはメチルビニルケトン等 が挙げられる。

【0074】多官能モノマーとしては、ネオペンチルグ リコールポリプロポキシジアクリレート、トリメチロー ルプロパンポリエトキシトリアクリレート、ビスフェノ ールFポリエトキシジアクリレート、ビスフェノールA ポリエトキシジアクリレート、ジベンタエリスリトール ボリヘキサノリドヘキサクリレート、トリス(ヒドロキ 50 ト、イソホロンジイソシアネート、ジフェニルメタンジ

シエチル) イソシアヌレートポリヘキサノリドトリアク 30 リレート、トリシクロデカンジメチロールジアクリレー ト2-(2-アクリロイルオキシ-1, 1-ジメチル) -5-エチルー5-アクリロイルオキシメチルー1,3-ジオキサン、テトラブロモビスフェノールAジエトキ シジアクリレート、4,4-ジメルカプトジフェニルサ ルファイドジメタクリレート、ポリテトラエチレングリ コールジアクリレート、1,9-ノナンジオールジアク リレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレー ト等が挙げられる。オリゴマーとしては、ビスフェノー ルA型エポキシアクリレート樹脂、フェノールノボラッ レン等が、アクリルアミド系モノマーとしてはアクリル 40 ク型エポキシアクリレート樹脂、クレゾールノボラック 型エポキシアクリレート樹脂等のエポキシアクリレート 系樹脂、COOH基変性エポキシアクリレート系樹脂、 ポリオール (ポリテトラメチレングリコール、エチレン グリコールとアジピン酸のポリエステルジオール、ε-カプロラクトン変性ポリエステルジオール、ポリプロピ レングリコール、ポリエチレングリコール、ポリカーボ ネートジオール、水酸基末端水添ポリイソブレン、水酸 基末端ポリブタジエン、水酸基末端ポリイソブチレン 等) と有機イソシアネート(トリレンジイソシアネー

イソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート等)から得られたウレタン樹脂を水酸基含有(メタ)アクリレート(ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシブロビル(メタ)アクリレート、ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート等)を反応させて得られたウレタンアクリレート系樹脂、上記ポリオールにエステル結合を介して(メタ)アクリル基を導入した樹脂、ポリエステルアクリレート系樹脂等が挙げられる。

【0075】 これらのモノマー及びオリゴマーは、用いられる開始剤及び硬化条件により選択される。

【0076】また、アクリル官能性基を有するモノマー及び/又はオリゴマーの数平均分子量は、2000以下であることが好ましく、1000以下であることが、相溶性が良好であるという理由からさらに好ましい。

<熱硬化性組成物>本発明の硬化性組成物は、また、熱により硬化させることが好ましい。

【0077】本発明の熱硬化性組成物は熱重合開始剤を 含有することが好ましい。

【0078】本発明に用いられる熱重合開始剤としては特に制限はないが、アゾ系開始剤、過酸化物、過硫酸、及びレドックス開始剤が含まれる。

【0079】適切なアゾ系開始剤としては、限定されるわけではないが、2,2'-アゾビス(4-メトキシー2,4-ジメチルバレロニトリル)(VAZO 33)、2,2'-アゾビス(2-アミジノブロバン)二塩酸塩(VAZO 50)、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(VAZO 52)、2,2'-アゾビス(イソブチロニトリル)(VAZO 3064)、2,2'-アゾビス-2-メチルブチロニトリル(VAZO 67)、1,1-アゾビス(1-シクロヘキサンカルボニトリル)(VAZO 88)(全てDuPont Chemicalから入手可能)、2,2'-アゾビス(2-シクロプロビルプロビオニトリル)、及び2,2'-アゾビス(メチルイソブチレート)(V-601)(和光純薬より入手可能)等が挙げられる。

【0080】適切な過酸化物開始剤としては、限定されるわけではないが、過酸化ベンゾイル、過酸化アセチル、過酸化ラウロイル、過酸化デカノイル、ジセチルバーオキシジカーボネート、ジ(4-t-ブチルシクロヘキシル)バーオキシジカーボネート(Perkadox 16S)(Akzo Nobelから入手可能)、ジ(2-エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート、tーブチルバーオキシピバレート(Lupersol 1)(Elf Atochemから入手可能)、tーブチルバーオキシー2-エチルヘキサノエート(Trigonox 21-C50)(Akzo Nobelから入手可能)、及び過酸化ジクミル等が挙げられる。

【0081】適切な過硫酸塩開始剤としては、限定されるわけではないが、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、及び過硫酸アンモニウムが挙げられる。

【0082】適切なレドックス(酸化還元)開始剤としては、限定されるわけではないが、上記過硫酸塩開始剤とメタ亜硫酸水素ナトリウム及び亜硫酸水素ナトリウムのような還元剤との組み合わせ;有機過酸化物と第3級アミンに基づく系、例えば過酸化ベンゾイルとジメチルアニリンに基づく系;並びに有機ヒドロパーオキシドと2がルトナフテートに基づく系等が挙げられる。

【0083】他の開始剤としては、限定されるわけではないが、テトラフェニル1、1、2、2-エタンジオールのようなピナコール等が挙げられる。

【0084】熱ラジカル開始剤としては、アゾ系開始剤及び過酸化物系開始剤からなる群から選ばれるものが好ましい。更に好ましいものは、2,2′ーアゾビス(メチルイソブチレート)、tーブチルバーオキシビバレート、及びジ(4-tーブチルシクロヘキシル)パーオキンシジカーボネート、並びにこれらの混合物である。

【0085】本発明に用いられる熱開始剤は触媒的に有効な量で存在し、このような量は、限定はされないが、典型的には、本発明の少なくとも一つの末端にアクリル官能性基を有する重合体及び他に添加されるモノマー及びオリゴマー混合物の合計量を100重量部とした場合に約0.01~5重量部、より好ましくは約0.025~2重量部である。開始剤の混合物が使用される場合には、開始剤の混合物の合計量は、あたかもただ1種の開始剤が使用されるかのような量である。

【0086】本発明の熱硬化性組成物を硬化させる方法は特に限定されないが、その温度は、使用する熱開始剤、重合体(I)及び添加される化合物等の種類により異なるが、50℃~250℃の範囲内が好ましく、70℃~200℃の範囲内がより好ましい。硬化時間は、使用する重合開始剤、単量体、溶媒、反応温度等により異なるが、通常1分~10時間の範囲内である。

[0087] 本発明の熱硬化性組成物の具体的な用途としては、シーリング材、接着剤、粘着材、弾性接着剤、 塗料、粉体塗料、発泡体、電気電子用ポッティング材、 フィルム、ガスケット、レジスト、各種成形材料、人工 大理石等を挙げることができる。

[0088]

【実施例】以下に、この発明の具体的な実施例を比較例 と併せて説明するが、この発明は、下記実施例に限定さ れない。

【0089】下記実施例および比較例中「部」および「%」は、それぞれ「重量部」および「重量%」を表す。

【0090】下記実施例中、「数平均分子量」および 50 「分子量分布(重量平均分子量と数平均分子量の比)」

は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)を用いた標準ポリスチレン換算法により算出した。ただし、GPCカラムとしてポリスチレン架橋ゲルを充填したもの(shodex GPC K-804;昭和電工(株)製)、GPC溶媒としてクロロホルムを用いた。

【0091】下記実施例中、「平均末端(メタ)アクリロイル基数」は、「重合体1分子当たりに導入された(メタ)アクリロイル基数」であり、1H NMR分析およびGPCにより求められた数平均分子量により算出 10した。

(実施例1)(アクリル酸カリウムの合成) フラスコに、メタノール(500mL)を仕込み、0℃ に冷却した。そこへ、tーブトキシカリウム(78g) を数回に分けて加えた。この反応溶液を0℃に保持し て、アクリル酸(50g)のメタノール溶液を滴下し た。滴下終了後、反応液の温度を0℃から室温に戻した のち、反応液の揮発分を減圧留去することにより下式に 示すアクリル酸カリウム(以下、化合物(1)という)

$CH_2 = CHCO_2K$

を得た。

(実施例2) 臭化第一銅を触媒、ペンタメチルジエチレントリアミンを配位子、ジエチルー2,5-ジプロモアジベートを開始剤としてアクリル酸n-ブチルを重合し、数平均分子量10800、分子量分布1.15の末端臭素基ポリ(アクリル酸n-ブチル)を得た。

【0092】との重合体300gをN,N-ジメチルアセトアミド(300mL)に溶解させ、化合物(1)8.3gを加え、窒素雰囲気下、70℃で3時間加熱攪拌し、アクリロイル基末端ボリ(アクリル酸n-ブチル)(以下、重合体〔1〕という)の混合物を得た。との混合液のN,N-ジメチルアセトアミドを減圧留去した後、残さにトルエンを加えて、不溶分をろ過により除去した。濾液のトルエンを減圧留去して、重合体〔1〕を精製した。精製後の重合体〔1〕の平均末端アクリロ*

* イル基数は2.0であった。

(実施例3~5) (熱硬化)

重合体〔1〕および有機過酸化物パーヘキサ3M(1、1-ジー(t-ブチルパーオキシ)-3、3、5-トリメチルシクロヘキサン;日本油脂(株)製)を表1に示した比率でよく混合した。これらの組成物を型枠に充填し、減圧脱泡した後、150℃で5分間加熱したところ、ゴム状硬化物が得られた。

【0093】得られた硬化物について、ゲル分率の測定 および引っ張り試験を行った。ゲル分率は、硬化物の未 硬化部分抽出前と抽出後の硬化物の重量比により求められた。未硬化部分の抽出は、硬化物をトルエンに浸漬することにより行われた。引っ張り試験は、シート状硬化物から2(1/3)号形ダンベル試験片を打ち抜き、島津製オートグラフを用いて行われた(測定条件:23℃、200mm/min)。ゲル分率および引っ張り試験の結果を併せて表1に示した。

[0094]

【表1】

20 表1

	実施例3	実施例4	実施例5
重合体[1](部)	100	100	100
パーヘキサ3M(部)	5	1	0.2
ゲル分率(%)	96	95	99
破斷強度(MPa)	- ;	0.30	0.36
破断伸び(%)	_	39	58

[0095]

【発明の効果】本発明の末端に(メタ)アクリロイル系の官能基を有するビニル系重合体を含有する熱硬化性組成物は、重合体の主鎖がビニル系重合体であるため耐候30性が高く、官能基が末端に導入されているためゴム弾性などの特性を発現しうる。また、好ましくは原子移動ラジカル重合で製造されるため、末端の官能基導入率が高く、また分子量分布が狭いという特徴も持つ。

【0096】また、(メタ)アクリロイル基の導入率が 高いので高ゲル分の硬化物が得られ、速硬化でもある。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'		識別記号	FI		テーマコード(参考)
C08F	20/10		C08F	20/10	
// C08F	4/10			4/10	
	4/26			4/26	
	4/40			4/40	

(72)発明者 藤田 雅幸

兵庫県神戸市兵庫区吉田町1-2-80 鐘 淵化学工業株式会社総合研究所神戸研究所 内